

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3752**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **683**

(22) Data zgłoszenia: **05.02.2002**

(54)

Podstawa pod żelazko na parę

(30) Pierwszeństwo:

06.08.2001 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONIC N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Yang Tah Ching, Hong Kong, (HK)

PL 3752

Rp 3752

07-05

T-57559/GR

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego :Tah Ching Yang

Podstawa pod żelazko na parę

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :5 lutego 2002r

Pierwszeństwo :6 sierpnia 2001r(WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa pod żelazko na parę.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie podstawy pod żelazko na parę. Podstawa służy do wytwarzania pary dla żelazka ze spryskiwaczem i na parę.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podstawę pod żelazko na parę w widoku perspektywicznym, fig.2-podstawę w widoku z przodu, fig.3- podstawę w widoku z tyłu, fig,4- podstawę w widoku z boku, fig.5- podstawę w widoku z drugiego boku, fig.6- podstawę w widoku z góry, a fig.7- podstawę

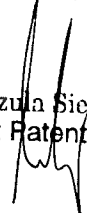
w widoku z dołu.

Podstawa pod żelazko na parę według wzoru przemysłowego, obejmująca część dolną oraz część górną, oddzielone obwodową linią podziałową, posiada następujące cechy istotne: część dolna i część górna mają łącznie kształt bryły, która ma owal w podstawie, płaską ścianę dolną i wypukłą ścianę górną. Wysokość części dolnej wzrasta w kierunku od przodu ku tyłowi. W polu ściany górnej, części górnej podstawy widoczne jest obniżenie powierzchni tworzące obszar trójkąta równoramiennego z łukowatymi ramionami i podstawą oraz zaokrąglonymi wierzchołkami. W obszarze tym położonych jest sześć owalnych wypiętrzeń o zróżnicowanej długości, na których znajdują się owalne wybrzuszenia, przy czym na największym wypiętrzeniu usytuowane są dwa wybrzuszenia. Na krawędzi ściany górnej ze ścianą boczną części górnej, usytuowane jest walcowe wypiętrzenie, na którym znajduje się gałka regulacyjna z ryflowaną powierzchnią boczną i wypukłą powierzchnią górną. Na ścianie przedniej, części górnej podstawy, usytuowany jest panel kontrolny, mający w widoku z przodu, zarys prostokąta. W polu tego panela znajduje się wybranie, w którym umieszczone jest ryflowane pokrętło regulacyjne, dwa małe, owalne otwory oraz owalne wybranie z przełącznikiem. Ponadto, na krawędzi pomiędzy częścią dolną i górną podstawy znajduje się od przodu, owalne pole, a w nim dwa zarysy, owalny i kolisty. W polu ściany dolnej podstawy widoczne są zarysy trójkątne, prostokątne, wielokątne oraz cztery nóżki, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



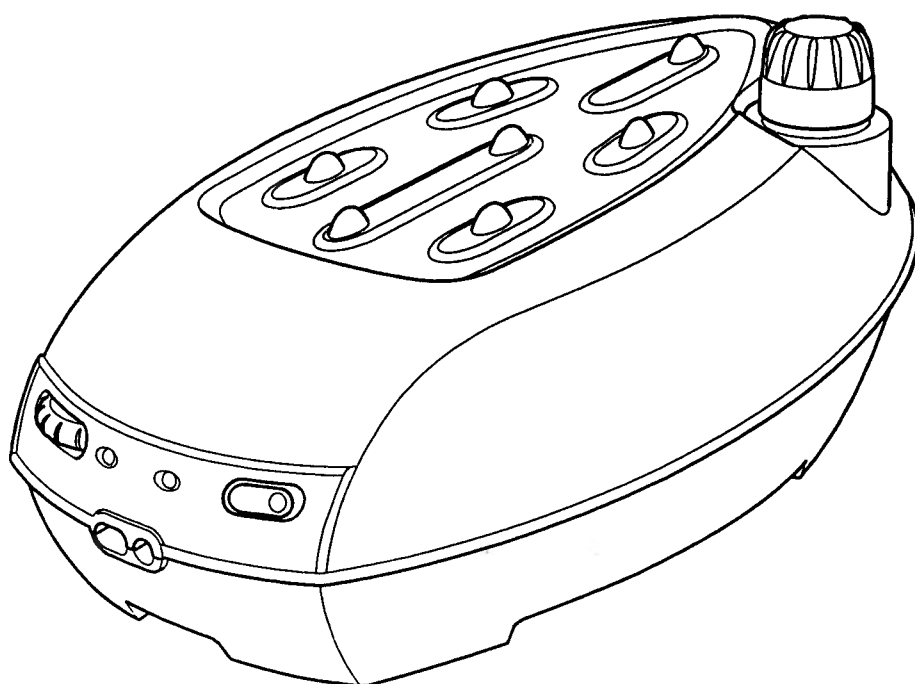


Fig. 1

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Słomka
Rzecznik Patentowy

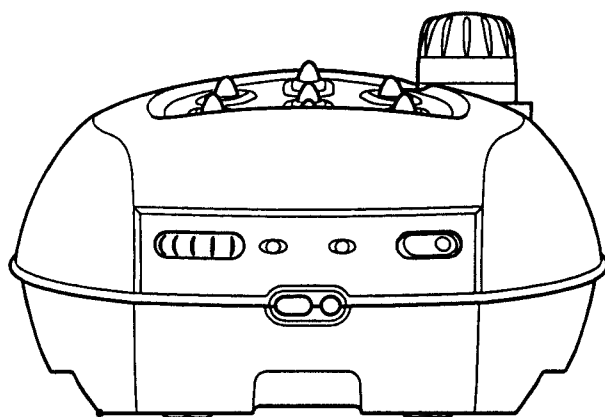


Fig. 2

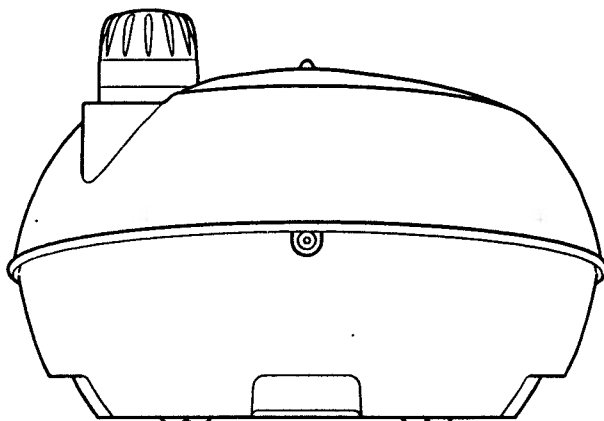


Fig. 3

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
 Rzecznik Patentowy

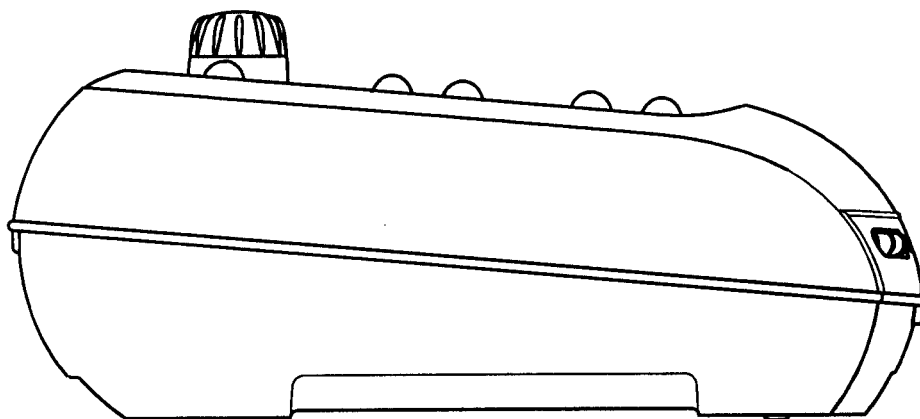


Fig. 4

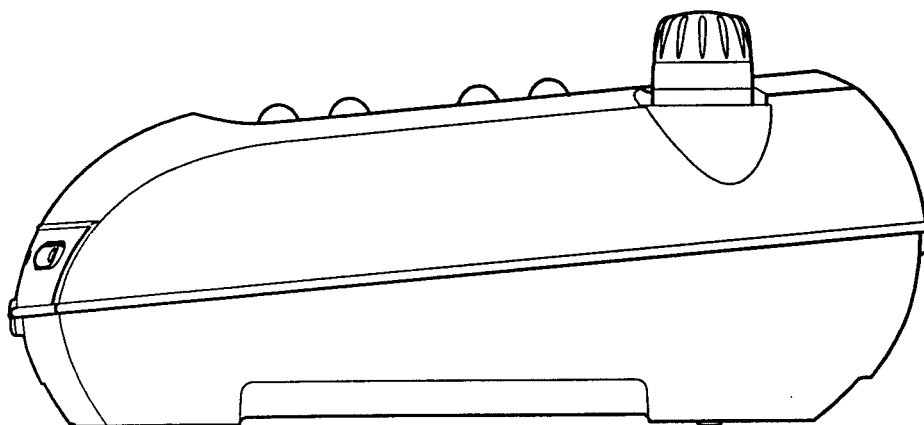


Fig. 5

Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

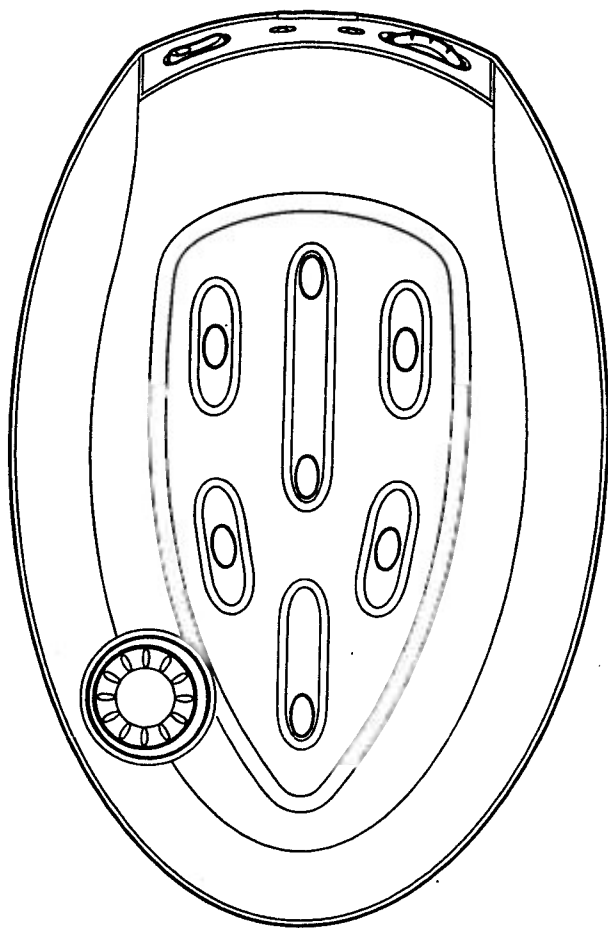


Fig. 6

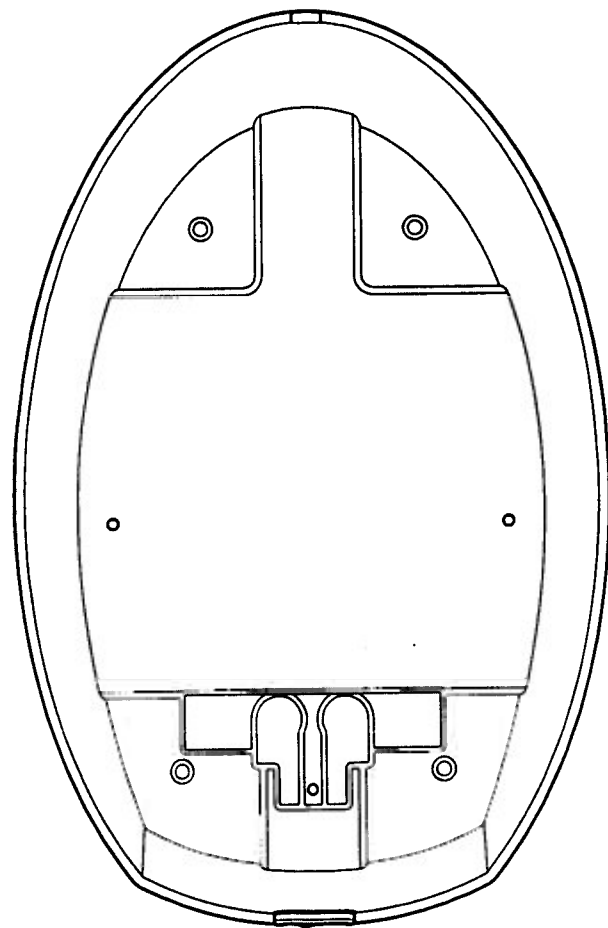


Fig. 7

**Koninklijke Philips Electronics N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy